

## Informations personnelles

Prénom : KIHAL

Nom: Rafiaa

Grade scientifique : Maitre de conférences classe «A»

Spécialité : Génie des procédés

Magister : 2010, Doctorat: 2018, Habilitation universitaire : 2022



## Informations professionnelles

- Adresse professionnelle : Université Abbes Laghrour-Khenchela
- Responsable de la spécialité de Master en Génie des procédés et de l'Environnement



[kihal.rafiaa@unv-khenchela.dz](mailto:kihal.rafiaa@unv-khenchela.dz)

## Articles académiques publiés

- R. Kihal, H. Rahal, A.M. Affoune, M. Ghers, Journal of Electrochemical Science and Technology, 8(3) (2017) 206-214.
- H. Rahal, R. Kihal, A.M. Affoune, M. Ghers, F. Djazi, Journal of Semiconductors, 38 (5) (2017) 053002-7.
- R. Kihal, H. Fisli, M. L. Chelaghmia, W. Drissi, C. Boukharouba, S. Abdi, M. Nacef, A. M. Affoune, M. Pontié, Journal of Applied Electrochemistry, 53 (2023), 315–329.



<https://scholar.google.fr/citations?user=5xs->



<https://orcid.org/0000-0002-1521-5333>

ResearchGate

<https://www.researchgate.net/profile/Rafiaa-Kihal/stats/report/weekly/2025-05-04>